PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-046791

(43) Date of publication of application: 28.02.1991

(51)Int.CI.

H05B 33/14

(21)Application number: 01-182105

(71)Applicant: PIONEER ELECTRON CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: AMAMIYA KIMIO

MANABE MASAMICHI

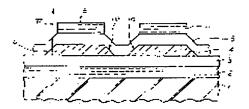
TANAKA YUKIO

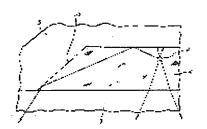
(54) ELECTROLUMINESCENCE DISPLAY ELEMENT

14.07.1989

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance luminance of an EL display pixel by providing, at the edge surfaces of an EL layer, inclined surfaces inclined in a normal direction of an interface of the EL layer and insulative layer. CONSTITUTION: At the edge surfaces of an EL layer 4 which is provided in each light emitting region, inclined surfaces 10 inclined in a normal direction W of an interface are formed. Therefore, light emitted from a certain light emitting center A in the EL layer 4 is transmitted laterally in the EL layer to be reflected on the inclined surfaces 10, to be taken out to the exterior.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

⑪特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-46791

 識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)2月28日

6649-3K

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全10頁)

Q発明の名称 エレクトロルミネツセンス表示素子

②特 顧 平1-182105

②出 願 平1(1989)7月14日

⑫発 明 者 雨 宮 公 男 山梨県甲府市大里町465番地 パイオニアビデオ株式会社 半導体工場内

②発 明 者 真 鍋 昌 道 山梨県甲府市大里町465番地 パイオニアビデオ株式会社 半導体工場内

⑫発 明 者 田 中 幸 男 山梨県甲府市大里町465番地 パイオニアビデオ株式会社 半導体工場内

⑪出 頤 人 バイオニア株式会社 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

四代 理 人 弁理士 藤村 元彦

明 細 背

1. 発明の名称

エレクトロルミネッセンス表示索子

2. 特許請求の範囲

- (1) 互いに対向する少なくとも一対の電極と前記で配置されかつ絶録層により預われたレクトロルミネッセンス層の前記電極によってルミネッセンス層の前記エレクトロルミネッセンス層の前記エレクトロルミネッセンスを登録を表示で、前記エレクトロルミネッセンス層は、前記記エレクトロルミネッセンス層はいては一つでは、前記に分離されかつその際及び前記や報回においてはかり、対策方向に対して傾斜した傾斜した傾斜を有して、表示者であるエレクトロルミネッセンス表示者であることを特徴とするエレクトロルミネッセンス表示者
- (2) 前記エレクトロルミネッセンス層は母体物質及び発光中心物質からなり、前記母体物質は2

n Sであり、前記発光中心物質はSm、Mn、Tb及びTmからなる群から選ばれる物質であることを特徴とする請求項1記載のエレクトロルミネッセンス表示素子。

- (3) 前記絶縁層は、Y2O3, Ta2O3, SiN, Sm2O3, Si3N4, Al2O3からなる群から遊ばれる物質からなる誘電体層を含むことを特徴とする請求項1記載のエレクトロルミネッセンス表示素子。
- (4) 前記絶録層は、前記誘電体層を保護するSiO2 からなる保護層を含むことを特徴とする請求項1記載のエレクトロルミネッセンス表示案子。
 3. 発明の詳細な説明

技術分野

本発明は、電気信号に応答して発光するエレク トロルミネッセンス表示素子に関する。

背景技術

電気信号に応答して多色表示するカラー表示装置としてはブラウン管が広く利用されている。装置の薄型化のために液晶型表示※子も開発されて

特開平3-46791(2)

いる。更に、完全固体型として高輝度の発光が得られるエレクトロルミネッセンス (以下 E L という) を用いた表示業子も開発されている。

かかるEL表示素子は構造で分類すると、電極とELMとの間に絶録層又は誘電層をもたない直流形と、電極とELMとの間に絶縁層をもつ交流形とに分類され、該交流形のものはドットマトリクスEL表示素子として適している。

また、EL表示素子を発光するEL層で分類すると、EL層物質の微粒子をバインダで結合させ 塗布形成した分散形と、EL層物質で蒸着、スパック等の薄膜形成方法で成膜した薄膜形とに分け られる。

しかしながら、EL層の発光領域Aで生じた光のうち、かなりの部分は第10図の昼印から発する光の如くEL層4、絶録層3,5、ガラス基板1等の内部を協方向に伝わり吸収されてしまい、外部へ取り出すことが出来ない。これがEL表示 ※子の効率が良くない(1ℓ m/w程度)ことの原因のひとつとなっている。

例えば、下記の第1表に各層の材質と屈折率を示した第12図に示す積層構造のEL表示案子における光路とその表面から得られる光量を調べて はる。

尚、絶縁層3,5は各々誘電体層Bと保護層Aとからなっており、保護層SiOュは誘電体であ

物の半導体物質を母体物質として数%の発光中心 物質を含む層である。

かかるEL表示案子の発光機構は、背面電極6と透明電極2との間に電圧を印加して第1及び第2絶録層5を介してEL層4に電界が印加される。かかる印加電界によりEL層4の発光領域Aの母体物質中に自由電子が発生し、電界での自由電子が加速されて高エネルギー状態のホットエレクトロンになる。このホットエレクトロンがEL層4の発光中心物質を励起して、励起状態の緩和により所定スペクトル分布を有する発光をする。発光色はEL層4の母体物質と発光中心物質の組合せで決定される。例えば、ZnSを母体物質とする場合、発光中心物質がSmでは赤色発光を呈し、同様にMnでは黄色発光、Tbでは緑色発光、Tbでは緑色発光、Tbでは緑色発光、Tbでは緑色発光を呈する。

第11図の背面電極6側から見た平面図に示すように、かかるEL表示案子はX, Yマトリクスの構造なので、交差した電極2, 6間のEL層4に画素すなわち発光領域Aが形成される。

る Y 2 O 2 を外部から保護するために設けられ、 絶縁 層は多層化されている。

第1表

有号	各層		材質	加折率
6	電極層		ΑQ	(全反射)
5	絶殺層	保護層A	SiOz	1.45
		誘電体層B	Y 2 O 2	1.8
4	EL層		ZnS	2. 3
3	絶緑層	誘電体層B	Y 2 O 2	1.8
		保護層A	SiO2	1. 45
2	電極層		1.T.O.	1. 9
1	基板		S i O 2	1. 45
	外部		茂空	1. 0

外部に専出できる光は各層間の界面における臨 界角に依存するので、各界面についての光路を求 める。第12図の右に示すEL層4内の1点Pか ら発した光は入射角 & に応じて図中の A ~ D の光 路に分類できる。

A) 入射角 51.50° 以上の光AはEL層 (2 n

特開平3-46791(3)

S) /誘電体層 (Y2 O1) の界面で全反射し、 EL層内に閉じ込められる。

B) 入射角 39.08 ° ~51.50 ° の範囲の光 B は 誘電体層 (Y 2 O 3) /保護層 (S i O 2) の界 面で全反射し、両誘電体層 (Y 2 O 1) 及び E L 層 (2 n S) 内に閉じ込められる。

C) 入射角25.77 * ~39.08 * の範囲の光は基板(SiO) /外部(空気)界面で全反射し、基板~保護層及び背面電極(Alicより全反射)内に閉じ込められる。

D) 入射角 0°~25.77°の範囲の光 D は外部 へ取り出される。

の屈折率2.3 と外界(空気)の屈折率1.0 との相対屈折率で決まるものであるから、平面積層機構造をとる限り、この値を大きくすることはできない。

発明の概要

[発明の目的]

本発明の目的は、EL表示素子の輝度の向上にある。

[発明の構成]

本発明のEL表示索子は、互いに対向する少なくとも一対の電極と前記電極間に配置されかつ絶録層により置われたEL層とを有し、前記EL層の前記電極によって挟まれる部分を発光領域とし、前記EL層の屈折率が前記絶録層のそれより大であるEL表示索子であって、前記EL層は前記発光領域毎に分離されかつその端面においては前記EL層及び前記絶録層の界面の法線方向に対して傾斜した傾斜面を有していることを特徴とする。

[発明の作用]

発光領域毎に分離された EL Mの端面において

従って、直接外部へ取り出される光量は、上記D)に分類される光のみが外部へ取り出される。A)~C)に相当する光は、上述したようにEL 隔4、絶録層3,5、ガラス基板1等の内部を横方向に伝わり吸収されてしまい、外部へ取り出することが出来ない。ただし、A)~C)に相当する光が放乱により外部に取り出され得ること、D)に相当する光でも腠界面で屈折率差によって反射が生じたり、吸収が生じたりすることの影響は考えない。またP点からの放射は等方的であるとしている。

1点 Pから頂角 δ の円錐が作る立体角は 4π $\sin^2 \delta / 4$ である。従って上記 D)に属する光量についての P点から等方的に放射する全発光量に対する割合は、 $\delta = 2 \times 25.77$ * 及び上方へ放出される光も取り出されることから、

 $\frac{4 \pi \sin^2 (2 \times 25.77^{\circ} / 4) \times 2}{4 \pi} = 9.9 \times 10^{-2}$

従って、直接外部へ取り出し得る光量は、高々 10%であることが判る。尚、この値は、EL層

前記EL層及び前記絶縁層の界面の法線方向に対して傾斜した傾斜面を設けることにより、機方向に進行する発光の部分を傾斜面にて全反射させて外部に取り出し、素子全体として増光を達成する。

実 施 例

以下に、本発明による実施例を図面を参照しつ 説明する。

第1図及び第2図は本実施例におけるX、Yマトリクス型のEL表示案子の部分断面図及び平面図である。第2図は第1図のI-I線に沿った部分断面図である。図示されるこのEL表示案子は、基板1上に透明電極2、第1絶級図3、EL図4、第2絶録層5及び背面電極6を順に形成したものであって、EL図4はその発光領域毎に各々分離して設けられている。EL図4は0.3~1.0μmの膜厚に成膜することが好ましい。EL図4は、母体物質として例えば硫化亜鉛2nS、発光中心物質として例えばれる。こうしたEL図4は良好な発光特性を得るために発達した結晶構造を

特開平3-46791(4)

有するものであることが望ましい。また、予めてnSの母体層を形成しておいてその上に発光中心物質を付替させて熱拡散法によって短波县の発光中心物質を含有するEL層を形成してもよい。

このように、X、Yマトリクスパネルにおいて、各発光領域すなわち画楽(1本のX電極と1本のY電極の交点)毎にEL層が分離されている。また、第1及び第5絶縁層3、5には、Y2O3、Ta2O3、SiN、Sm2O3、Si3N4、AQ2O3からなる群から選ばれる物質からなる高い誘電率の誘電体層を含めて多層化して、EL層にかかる電圧を大きくする構造となすことが好ましい。これら絶縁層3、5は、0.3~0.6μmの腹厚で形成される。

かかるEL表示素子の製造においては、まず、 基板1上に、従来方法例えばスパッタリング法等 を用いて、透明電極2、絶縁層3、EL層4を順 に形成し、その後、所定の画素すなわち発光領域 の周囲をエッチングすることによってEL層4の 分割を行う。EL層4の分割時のエッチングは湿

領域を V 字断面溝 1 1 によって更に分割することによりテーパ部を画来中で増加させることもできる。例えば、第6 図の平面図に示すように、画業を4分割してテーパ部を倍にすることができる。

このとき、横方向の光が取り出せる(増光)けれども、分割満分の発光面積が減る(減光)ことになる。しかし、どれくらいの面積を越えた場合に分割した方が良いかという点については、「横方向へ進行する光量の全体光量に対する割合」,

「EL脳内の吸収率」、「テーパ部を設けることによる改善率」のパラメータを得ることによって 解消できる。

このように、本発明の特徴は、EL層が発光領域 毎に分離されかつその端面においてはEL層及び 絶録層の界面の法線方向に対して傾斜した傾斜面 を有していることである。

そこで、本来EL届中に閉じ込められ無効となる発光がテーパ部によって取り出せることに関して、具体的に、EL届の機方向への伝播における 各層の界面の法線方向(W)に対して傾斜したテ 式あるいは乾式の等方性エッチング又は等方性プラズマエッチングを使用することが好ましく、これによって、分割されたEL層4の端面には第1図に示す如き各層の界面の法線方向(W)に対して傾斜した傾斜面10(テーパ部)を形成する。

この後に、分離した複数のEL層4上に絶録層 5を積層し、対応する背面電極6も形成する。

このようにすれば、第3図に示すように、分離したEL腐4中のある発光中心(星印A)から生じた光は、EL層内を横方向へ伝わった後に、この傾斜面10(テーパ部)で反射し、外部へ取り出せる。

さらに、他の実施例においては、各画索が大きい場合、更に光量を大きくすることができる。すなわち、第4図に示すように、星印A点から左へ進む光はテーパ部10で反射されAが点で外部へ取り出されるが、右へ進む光は対向するテーパ部へとどく前に内部で吸収される(破線矢印)。これはEL層にも光吸収率があるためである。そこで、第5図に示すように、この画素すなわち発光

ーパ部の角度α (以下テーパ角αという) に対する光取り出しによる増加光量の依存性を調べてみる。

第7図に示すように、EL暦4の一部にテーバ部10を设け、そのまわりをY20,の誘電体層3B,5Bで被った構造であって、第1表に掲げた案子の各層の材質と風折率と同様のものを作成する。テーバ部がEL暦4/誘電体階5Bの界面をなすので、点Pから入射角 & で進んだ光がテーバ部10のEL暦4/誘電体層3Bの界面から外部に取り出される条件を求める。

AO (における反射面であるテーパ部ABへの入射角 <math> BO (は簡単な計算により、

 $\beta = 180^{\circ} - \alpha - \theta$

で与えられる。同様に反射後のEL層4/誘電体 層3Bの界面への入射角では、

 $\tau = 180^{\circ} - 2 \alpha - \theta$

である。あるテーバ角αの値に対してある入射角 θの範囲にある光のみが、テーバ部によって新た

特開平3-46791(5)

に外部へ取り出されるはずである。以下 [1] ~ [3] において、新たに外部へ光を取り出すために入射角 θ が満すべき条件を求める。

[1] EL層の平行界面間に光を閉じ込める条件: EL層内への光の閉じ込め条件は次の如くである。

E L 図 4 を 2 n S 、 その周囲の誘花体図 3 B , 5 B を Y 2 O 3 とした場合、両者の界面で全反射が生じる条件は、 2 n S (n = 2.3) . Y 2 O 3 (n = 1.8) の臨界角が 51.50° であることから、

 $51.50^{\circ} < \theta < 180^{\circ} - 51.50^{\circ}$

∴ 51.50° < θ < 128.50° ……1)
である。尚、最終的には立体角で考えるために、
人射角 θ は 0 ~ 180° の角度間で考える。この範囲にない入射角 θ を持つ光は誘電体層(Υ 2 O 2)
より外へ進むためにテーパ部に達する可能性は小さいので考慮しない。

[2] テーパ部ABで全反射する条件:

テーパ部ABで全反射する条件は次の如くである。

第8図左のある点Pからの範囲!あるいは範囲 iiに含まれる角度で放射された光が、何回かEL 脳の中で全反射をくり返した後にテーパ部ABに 入射する時、その角度が全反射条件である範囲!にある確率を考える。すなわち、範囲1.11がオーパーラップしない場合(第8図左)は確率1/2 と考えてよいであろう。オーパーラップする範囲の光は必ずテーパ部ABで全反射する。これらを統合して 考えるためには範囲1.11の各々に対して、その範囲に含まれる光の1/2 がテーパ部ABで全反射すると考えれば良いことがわかる。

すなわち、以下の条件を得る。

 $51.50 + \alpha < \theta < 9.0 + \alpha \cdots 11-11)$

ただし、各々の範囲について光量を1/2 として算出し、最後に加算する。

尚、全反射しない場合(上記入射角 θ の範囲外)でも、界面での反射はある。例えば β が 5 0°で5 4 %、4 5°で 1 4 % が反射し、取り出し得る

テーパ部 A B に対する入射角 β が β > 51.50° であれば P O 方向に進む光は O Q 方向に全反射する。また入射角 β は 9 0° より小さい。従って、

 $51.50^{\circ} < 180^{\circ} - \alpha - \theta < 90^{\circ}$

∴ 90° - α < θ < 128.50 - α ····· 1!-1) である。

しかし、ここで1つの考慮が必要である。EL 個内のある点(例えば第7図左のP')から、角度 δ で放射された光は全反射を綴返す毎に δ 又は δ 180° δ のどちからの角度でテーパ部に入射する。式 δ 11-1)において、例えば δ 45° とした時に得られる入射角 δ の範囲は δ 20° としたが高数回の反射の後にテーパ部に達したとすれば、入射時の反射の後にテーパ部に達したとすれば、入射時の入射角 δ 480° δ 210° δ 2180° δ 40° δ

光を増加させるが、ここでは無視する。

[3] テーパ部 A B で反射した光が外部へ取り出される条件:

テーパ部 A B で反射した光が外部へ取り出される条件は次の如くである。 最終的に空気中に光が取り出されるためには、第7 図の入射角 τ は $\tau=180^{\circ}-2\tau-\theta$ で示され E L 暦(Z n S)の屈 折率 2.3 と空気の屈折率 1.0 により、 ± 25.77 の範囲にあることが必要である。

従って、-25.77° < 7 < 25.77°

∴154.23° -2α < θ < 205.77° -2α ·····1!!) の条件を得る。

以上の[1]~[3]の条件をまとめると以下の如くになる。

E L 層 (2 n S) 内に角度テーバ角αのテーバ 部を設けることで、以下の光を更に取り出すこと ができる光は、光の進行方向が、

 $51.50 \, \circ \, < \theta < 128.50 \, \circ \, - a$.

90°-α<θ<128.50°-α,及び

 $154.23^{\circ} - 2 \alpha < \theta < 205.77^{\circ} - 2 \alpha$

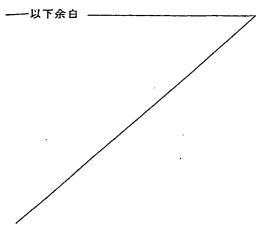
を同時に満す光の1/2、

 $\pm tt$ ± 51.50 * $+ \alpha < \theta < 128.50$ *,

51.50 * $+ a < \theta < 90$ * + a 、及び

154.23° $-2a < \theta < 205.77$ ° -2a を同時に満す光の1/2 である。

具体的にテーパ部の角度を得るためには、テーパ角 α の値によって入射角 θ の範囲に場合分けが生じる。その結果を以下の第2表に示す。



各テーバ角αに対応する入射角θの範囲より立体角を求めることで新たに取り出し得る増加光量をもとめた。この場合、発光は等方的に放射しているとしてその光量を100%とした。得られた増加光量を第9図に示した。

以上の如く、周囲に定屈折率絶縁層を有さない E L 層の横方向へ進行する光の取り出しに対する テーパ角 a の最適条件は a = 3 7°程度であり、 このとき、全光量の 2 0 %以上を更に取り出すこ とが可能である。テーパ部を設けない平面積層構 造場合の取り出し効率が約 1 0 %であることを考 えると、この方法により 3 倍の光量が得られるこ とが判る。

このように、ELMにおいて増光となる条件は、 ELMとまわりの絶録Mまたはその誘電体層との 臨界角を、

<u>まわりの暦の屈折率</u> Sn φ 1 = Ε L 層 の 扇 折 準

SN ¢ 1 = E L 層 の 屈 折 準 として、E L 層と空気との臨界角を、

	a	a (EC)	光を取り出し等るのの簡囲(質)	5 8 6.) 前 囲 (度)	
0	≀	~ 21.41		なし		
21.41		~ 25.73	154.23-2a<8<90+a			$\overline{}$
25.73		~ \$4.20	154.23-2a<8<90+a	₽¥G	$154.23 - 2 a < \theta < 128.50 - a$	\neg
34.20	≀	34.20 ~ 38.50	51.50+a<8<90+a	BG	154.23-2 a < 0 < 128.50-a	_
38.50	}	~ 38.64	51.50+ a < 8 < 128.50	BU	154.23-2 a < \theta < 128.50-a	
38.64 ~ 51.37	₹	51.37	51.50+α<θ<205.77-2α	BG	154.23-2 a < 0 < 128.50-a	
51.87	*	~ 51.42	51.50+a<8<205.17-2a	সম্ব	$51.50 < \theta < 128.50 - \alpha$	$\overline{}$
51.42 ~ 77.0	}	17.0			$51.50 < \theta < 128.50 - \alpha$	
17.0	}	06 ~		なし		

 Sin ψ 2
 空気の周折率

 E L層の周折率

 と各々定義する角度とすると、

上記11-1)及び11-11)式から、

上記1)式から、

上記111)式から、

 $9.0^{\circ} - \alpha < \theta < 180^{\circ} - \phi_{\perp} - \alpha \cdots \cdots 2$

180 ° - φ₂ - 26< θ<180° + φ₂ - 2 α ··· ··

... ...

が得られる。これにおいて、①、②、③を同時に みたすか、又は①、②'、③を同時にみたす θ か あるテーパ角 α ($0^{\circ} \le \alpha \le 9$ 0°)に対して存 在するときに光量増大が得られる。

例えば、EL層を2nS(屈折率2.30)、そのまわりの絶縁層すなわち誘電体層を Y_2O_2 (屈折率1.80)とした場合には、取り出せる光量の増大が得られ、テーバ角 α の範囲は、 $21.4 \pi \sim 77.0 \pi$

特開平3-46791(7)

以上の如く、EL屆内にテーパ部付の満を設けることにより、無効となる光の取り出しは次の①
~③の条件に支配されることが判る。

① E L IM (Z n S) 内への光の閉じ込め条件は E L IM とその周囲の層の物質との屈折率比で決定 される。

②テーパ部における全反射条件も同様にEL層とその周囲の物質との屈折率比に支配される。

③ 発光の直接取り出し条件は、ELMと空気との風折率比で決定される。

. 発明の効果

以上の如く、本発明のEL表示素子によれば、 発光領域毎に分離されたEL層の端面において、 EL層及び絶縁層の界面の法線方向に対して傾斜 した傾斜面を有した構造としているので、そのE L層の傾斜面から発光の層方向に進行する部分光 をより多く取り出すことができEL表示素子の輝 度の向上が達成される。

4. 図面の簡単な説明

第1図及び第2図は本発明のEL表示案子の部

分断面図及び部分平面図、第3図、第4図、第5図、第7図及び第8図は本発明のEL表示案子のEL層の部分拡大断面図、第6図は本発明の他の実施例のEL表示案子の部分平面図、第9図は本発明のEL表示案子の部分平面図、第11回は従来のEL表示案子の部分平面図、第12図は従来のEL表示案子の部分本大断面図である。主要部分の符号の説明

1 … … 基板

2 … … 透明電極

3, 5 轮級層

4 ····· E L 層

6 ……電極

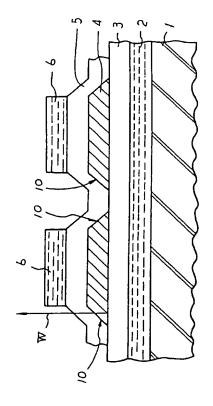
10……傾斜面

A … … 発光領域

出願人 パイオニア株式会社

代理人 弁理士 膳村 元彦

第2 図



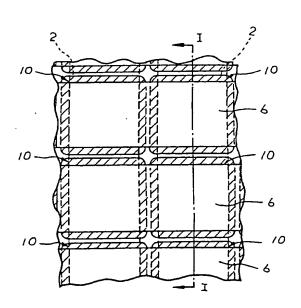
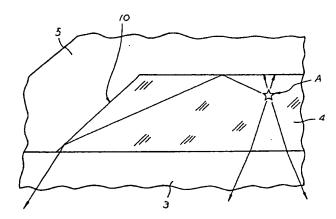


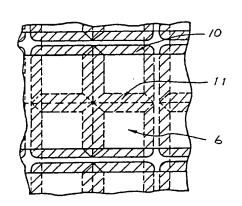
图 / 公

特開平3-46791(8)

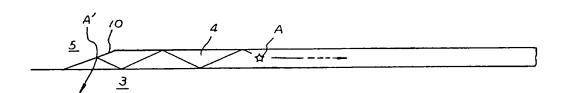
第3四



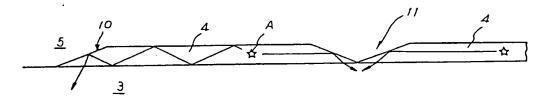
第 6 図



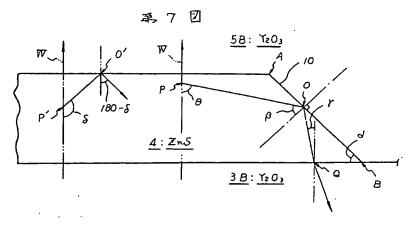
第 4 図



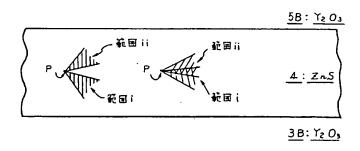
第 5 図

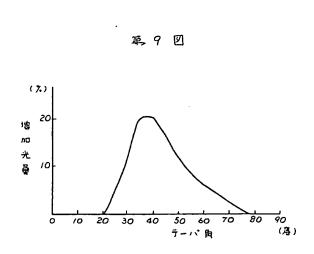


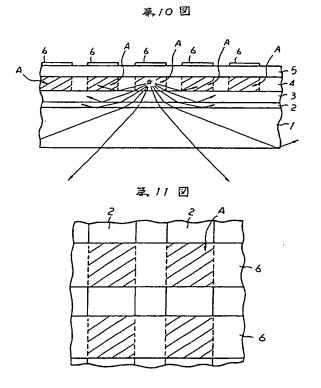
特開平3-46791(9)



第8 図







第12 図

